

СОДЕРЖАНИЕ

Том 66, номер 2, 2002

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ “НАНОФОТОНИКА”

З. Ф. Красильник	
Развитие исследований в области нанофотоники	152
Т. М. Бурбаев, Т. Н. Заварицкая, В. А. Курбатов, Н. Н. Мельник, В. А. Цветков, К. С. Журавлев, В. А. Марков, А. И. Никифоров	
Исследование люминесценции и комбинационного рассеяния света сверхтонких слоев германия на кремнии	154
А. В. Двуреченский, А. В. Ненашев, А. И. Якимов	
Электронная структура квантовых точек Ge/Si	157
М. Я. Валах, Н. В. Востоков, С. А. Гусев, Ю. Н. Дроздов, З. Ф. Красильник, Д. Н. Лобанов, Л. Д. Молдавская, А. В. Новиков, В. В. Постников, М. В. Степихова, Н. Усами, Ю. Шираи, В. А. Юхимчук	
Влияние диффузии Si на рост, параметры и фотolumинесценцию самоорганизующихся островков GeSi/Si(001)	161
Г. Э. Цырлин, В. А. Егоров, Н. К. Поляков, Б. В. Воловик, А. Ф. Цацульников, В. М. Устинов, Н. Н. Леденцов, Ж. И. Алферов, Н. Д. Захаров, П. Вернер, У. Гёзеле, Х. Карл, А. Венцель, Б. Штрицкер, Р. Клэсен, В. Строков	
Субмонослойные включения Ge и InAs в кремниевой матрице	165
А. И. Никифоров, В. А. Черепанов, О. П. Пчеляков	
Осцилляции параметра поверхностной атомной ячейки островков Ge в процессе роста на поверхности Si(100)	169
А. И. Никифоров, Б. З. Ольшанецкий, О. П. Пчеляков, Л. В. Соколов, С. А. Тийс, В. А. Черепанов, Б. Фойхтлендер	
Изменения структуры, микрорельефа и упругой деформации поверхности при МЛЭ смачивающего слоя Ge на Si	172
В. С. Аврутин, А. Ф. Вяткин, Н. Ф. Изюмская, И. А. Смирнова, В. И. Вдовин, Т. Г. Югова	
Низкотемпературная релаксация псевдоморфных SiGe/Si-гетероструктур, облученных ионными пучками	176
С. К. Лазарук, П. В. Жагиро, А. А. Лешок, В. Е. Борисенко	
Физические явления в лавинных светодиодах на основе пористого кремния	179
М. В. Якунин, Г. А. Альшанский, Ю. Г. Арапов, О. А. Кузнецов, В. Н. Неверов	
Магнитосопротивление квантовой ямы $p\text{-Ge}_{1-x}\text{Si}_x/\text{Ge}/p\text{-Ge}_{1-x}\text{Si}_x$ в параллельном магнитном поле	183
И. А. Карпович, С. Б. Левичев, С. В. Морозов, Б. Н. Звонков, Д. О. Филатов, А. П. Горшков, С. Ю. Ермаков	
Фотоэлектрическая спектроскопия гетероструктур с квантовыми точками InAs/GaAs в системе полупроводник/электролит	187
А. Е. Беляев, Л. Ивс, С. А. Витусевич, П. К. Мейн, М. Хенини, А. Фёрстер, В. Ритц, С. В. Данилюк	
Спектры фотоотклика в $p-i-n$ -диодах, содержащих квантовые точки	190

В. М. Данильцев, Ю. Н. Дроздов, А. В. Мурель, О. И. Хрыкин, В. И. Шашкин, Д. Г. Ревин, Д. М. Гапонова	
Оптические и электрофизические свойства эпитаксиальных слоев $\text{GaAs}_{1-x}\text{N}_x$, выращенных на GaAs методом МОГФЭ	193
А. В. Ларионов, В. Б. Тимофеев, М. Байер, А. Форхел	
Магнитоспектроскопия InAs/GaAs квантовых точек, туннельно-связанных в пары	196
Н. Н. Сибельдин, М. Л. Скориков, В. А. Цветков	
Особенности кинетики образования экситонных комплексов в квантовых ямах нелегированных структур GaAs/AlGaAs при надбарьерном фотовозбуждении	200
В. С. Багаев, Т. И. Галкина, В. В. Зайцев, Е. Е. Онищенко, А. И. Шарков	
Взаимодействие экситонов, локализованных флуктуационным потенциалом квантовой ямы CdTe/ZnTe, с неравновесными акустическими фононами	203
В. Д. Кулаковский, Д. Н. Крижановский, Н. А. Гиппиус, А. А. Дремин, Г. Дасбах, М. Байер, А. Форхел	
Энергетическая релаксация экситонных поляритонов в микрорезонаторах в области бытового горла	207
А. И. Веденников, А. О. Говоров, А. В. Чаплик	
Поглощение и рассеяние света плазмонами в нанотрубках (осцилляции Ааронова–Бома)	212
В. В. Попов, Т. В. Теперик	
Резонансные магнитооптические явления, ассоциированные с собственными колебаниями двумерной электронной плазмы	216
В. А. Сабличков	
Динамика электронной плотности в одномерных проводниках	220
А. А. Жаров, А. М. Малкин	
Пространственные электромагнитные солитоны в полупроводниковых сверхрешетках	223
М. Н. Винославский, А. В. Кравченко	
Высокопольевые автосолитоны в фотогенерированной электронно-дырочной плазме <i>p</i> -Si	227
Л. Е. Воробьев, С. Н. Данилов, А. В. Глуховской, В. Л. Зерова, Е. А. Зибик, В. Ю. Паневин, Д. А. Фирсов, В. А. Шальгин, А. Д. Андреев, Б. В. Воловик, А. Е. Жуков, Н. Н. Леденцов, Д. А. Лившиц, В. М. Устинов, Ю. М. Шерняков, А. Ф. Цацульнников, А. Вебер, М. Грундманн, С. Р. Шмидт, А. Зейлмайер, Е. Тове, Д. Пал	
Оптические явления, связанные с внутризонными переходами носителей заряда в квантовых ямах и точках	231
И. Н. Яссиевич, А. А. Прокофьев, М. А. Одноблюдов	
Метод конфигурационного взаимодействия в задачах о резонансных состояниях в полупроводниках и полупроводниковыхnanoструктурах	236
М. С. Каган, С. Я. Ванг, Г. Ченг, В. П. Кузнецов, М. А. Одноблюдов, И. Н. Яссиевич, К. А. Чао	
Туннелирование через δ-слои бора в Si	240
О. Астафьев, В. И. Гавриленко, И. В. Ерофеева, И. Кавано, С. Комияма	
Время отклика прибора на основе квантового эффекта Холла на излучение дальнего ИК-диапазона	243
А. А. Белянин, Ф. Капассо, В. В. Кочаровский, Вл. В. Кочаровский, Д. С. Пестов, М. О. Скалли	
Резонансная параметрическая генерация инфракрасного излучения на межподзонных переходах в гетероструктурах с квантовыми ямами	247

Ю. Ю. Романова, Ю. А. Романов	
Самоиндуцированная и индуцированная прозрачности двумерных и трехмерных сверхрешеток	250
А. Л. Коротков, А. Г. Переира, В. Дж. Шафф, Х. К. Ли	
Поглощение дальнего ИИК-излучения в приемниках на основе внутреннего фотоэффекта в гомоэпитаксиальной структуре Ga–As толстыми слоями с собственной проводимостью	254
В. Н. Шастин, Н. А. Бекин, Р. Х. Жукавин, Е. Е. Орлова, Г.-В. Хюберс, С. Г. Павлов, М. Г. Рюммели, Б. Н. Звонков, Е. А. Ускова	
Терагерцевое излучение легированных мелкими примесями гетероструктур с квантовыми ямами при их накачке CO ₂ -лазером	257
А. А. Горбацевич, И. В. Токатлы, А. Г. Цибизов	
Обобщенные граничные условия: интерфейсные состояния и подбарьерное туннелирование	261
В. Б. Шмагин, А. В. Антонов, Е. Н. Морозова, Е. А. Ускова, Н. А. Соболев	
Профилирование дефектов с глубокими уровнями в светоизлучающих слоях Si : Er, полученных методом ионной имплантации	264
Е. И. Теруков, В. Х. Кудоярова, Ю. К. Ундалов, О. И. Коньков, В. Н. Неведомский	
Методы легирования и оптическая активация ионов эрбия в пленках аморфного гидрированного кремния	268
Н. А. Соболев	
Модификация свойств светодиодных структур, изготавливаемых методом твердофазной эпитаксии при имплантации ионов эрбия и кислорода в (111)-ориентированные подложки кремния	272
М. С. Бреслер, О. Б. Гусев, П. Е. Пак, И. Н. Яссиевич, Т. Грегоркевич	
Эффективное сечение возбуждения редкоземельных ионов в полупроводниковых матрицах при оптической накачке	276
В. И. Вдовин, Н. А. Соболев, А. М. Емельянов, Е. И. Шек, Т. Г. Югова	
Структурные дефекты и фотолюминесценция в слоях (100)Si:Er, полученных методом твердофазной эпитаксии	279
Р. И. Баталов, Р. М. Баязитов, И. Б. Хайбуллин	
Полупроводниковый дисилиций железа – новый материал кремниевой оптоэлектроники ближнего ИК-диапазона	283
И. Г. Неизвестный, С. П. Супрун, В. Н. Шумский, А. Б. Талочкин, Т. М. Бурбаев, В. А. Курбатов	
Получение и свойства в ненапряженной гетеросистеме GaAs/ZnSe/Ge квантовых точек Ge	286

Сдано в набор 15.11.2001 г.

Подписано к печати 23.01.2002 г.

Формат бумаги 60 × 88¹/₈

Офсетная печать

Усл. печ. л. 18.0

Усл. кр.-отт. 7.7 тыс.

Уч.-изд. л. 17.9

Бум. л. 9.0

Тираж 420 экз.

Зак. 5136

Свидетельство о регистрации № 0110228 от 08.02.93 г. в Министерстве печати и информации Российской Федерации

Учредители: Российская академия наук, Отделение общей физики и астрономии,

Институт прикладной физики РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

Отпечатано в ППП “Типография “Наука”, 121099, Москва, Шубинский пер., 6